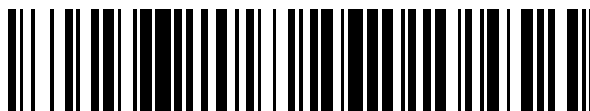


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 635 139**

51 Int. Cl.:

C08F 255/02 (2006.01)

C08F 226/06 (2006.01)

H01L 31/00 (2006.01)

C09D 123/04 (2006.01)

C09D 4/06 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **19.12.2014** **E 14199274 (3)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **14.06.2017** **EP 3034526**

54 Título: **Sistemas de agentes de reticulación conjunta para películas de encapsulación**

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:
02.10.2017

73 Titular/es:

EVONIK DEGUSSA GMBH (100.0%)
Rellinghauser Strasse 1-11
45128 Essen, DE

72 Inventor/es:

ULBRICHT, DANIEL;
HEIN, MARCEL;
KLEFF, FRANK;
SCHAUHOFF, STEPHANIE y
OHLEMACHER, JÜRGEN

74 Agente/Representante:

LEHMANN NOVO, María Isabel

ES 2 635 139 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Sistemas de agentes de reticulación conjunta para películas de encapsulación

- 5 La presente invención se refiere a una primera composición (A) que comprende (i) al menos un compuesto (I) seleccionado del grupo que consiste en isocianurato de trialilo y cianurato de trialilo, siendo el compuesto (I) preferiblemente isocianurato de trialilo; y (ii) al menos un compuesto (II) seleccionado del grupo que consiste en *N,N*-dialiletanolamina y carbamato de dialilo. Además, la presente invención se refiere también a una segunda
10 composición (B) que comprende la primera composición (A) y al menos un copolímero de poliolefina. Finalmente, la presente invención se refiere al uso de la composición (B) para la producción de una película para encapsular un dispositivo electrónico, en particular una célula solar.

Antecedentes de la invención

- 15 Los módulos fotovoltaicos (fotovoltaico = "FV") consisten habitualmente en una capa de células de silicio dispuestas de manera simétrica, que se sueldan en dos capas de una película protectora. Esta propia película protectora está a su vez estabilizada mediante una lámina trasera ("*backsheet*") en su lado posterior y una lámina delantera ("*frontsheet*") en su lado anterior. La lámina trasera y la lámina delantera pueden tanto ser películas de plástico adecuadas como estar compuestas de vidrio. La función del material de encapsulación consiste esencialmente en
20 proteger el módulo FV frente a las inclemencias del tiempo y a la carga mecánica, por lo que la estabilidad mecánica del respectivo material de encapsulación representa una propiedad importante. Además, los materiales de encapsulación buenos presentan una velocidad de endurecimiento rápida, un alto contenido en gel, una alta transmisión, una tendencia reducida a la alteración de la coloración inducida por la temperatura y por el calor así como una alta adhesión (es decir, una tendencia reducida a la delaminación inducida por UV).

- 25 Los materiales de encapsulación descritos con este fin en el estado de la técnica (por ejemplo el documento WO 2008/036708 A2) se basan normalmente en materiales tales como resinas de silicona, resinas de polivinilbutiral, ionómeros, películas de poliolefina o copolímeros de etileno-acetato de vinilo ("EVA").

- 30 El experto en la técnica está familiarizado con los procedimientos para la producción de tales películas de encapsulación (documento EP 1 164 167 A1). En estos procedimientos, los agentes de reticulación se mezclan de manera homogénea junto con un copolímero de poliolefina (y eventualmente aditivos adicionales) por ejemplo en una extrusora y entonces se extruyen para dar una película. El procedimiento descrito en el documento EP 1 164 167 A1 se refiere a películas de encapsulación a base de EVA, pero también puede emplearse en películas de otros
35 materiales, por ejemplo los mencionados anteriormente.

El documento EP 0 227 470 da a conocer una película transparente, que contiene principalmente copolímero de etileno-acetato de vinilo reticulado con isocianurato de trialilo.

- 40 La encapsulación de las células de silicio tiene lugar normalmente en un horno de laminación a vacío (documento EP 2 457 728 A1). Para ello, se prepara la estructura de capas del módulo FV y en primer lugar se calienta lentamente en un horno de laminación (compuesto por dos cámaras separadas por una membrana). De este modo se reblandece el copolímero de poliolefina (por ejemplo EVA). Al mismo tiempo se evacúa el horno, para eliminar el aire entre las capas. Esta etapa es la más crítica y dura entre 4 y 6 minutos. A continuación se rompe el vacío a
45 través de la segunda cámara y aplicando una presión se sueldan entre sí las capas del módulo. Al mismo tiempo se sigue calentando hasta la temperatura de reticulación, teniendo entonces lugar la reticulación de la película en esta última etapa.

- Precisamente el EVA se utiliza convencionalmente en la producción de películas de encapsulación para módulos
50 solares. Sin embargo, también presenta una menor resistencia eléctrica específica al paso ρ que, por ejemplo, las películas de poliolefina. Esto hace que la utilización de películas de EVA como material de encapsulación no sea atractiva, dado que precisamente se desean materiales de encapsulación con una alta resistencia eléctrica específica al paso ρ .

- 55 En los módulos FV, concretamente el denominado efecto "PID" (PID = "*potential induced degradation*")/degradación inducida por potencial) representa actualmente un gran problema de calidad. Por el término PID se entiende una degradación de potencia condicionada por la tensión, provocada por denominadas "corrientes de fuga" dentro del módulo FV.

- 60 El motivo de las corrientes de fuga dañinas es, además de la estructura de la célula solar, la situación de tensión de los módulos FV individuales con respecto al potencial de tierra (en la mayoría de los sistemas FV no puestos a tierra los módulos FV están expuestos a una tensión positiva o negativa). La PID se produce la mayoría de las veces en el caso de una tensión negativa con respecto al potencial de tierra y se acelera mediante tensiones de sistema altas, temperaturas altas y una humedad del aire elevada. Como consecuencia, iones sodio migran del cristal protector del
65 módulo FV a la superficie límite de la célula solar y provocan allí daños ("*shunt*")/derivación), que pueden conducir a pérdidas de rendimiento e incluso a la pérdida total del módulo FV.

El riesgo de que se produzca un efecto de PID puede reducirse claramente mediante el aumento de la resistencia eléctrica específica al paso ρ de las películas de encapsulación.

- 5 La resistencia eléctrica específica al paso ρ o también resistividad ("*volume resistivity*")/resistividad de volumen, abreviada a continuación también como "VR") es una constante del material que depende de la temperatura. Se utiliza para calcular la resistencia eléctrica de un conductor eléctrico homogéneo. La resistencia eléctrica específica al paso se determina según la invención por medio de la norma ASTM-D257.
- 10 Cuanto mayor es la resistencia eléctrica específica al paso ρ de un material, menor es la vulnerabilidad de los módulos fotovoltaicos con respecto al efecto de PID. Por tanto, un efecto esencial positivo en el caso del aumento de la resistencia eléctrica específica al paso ρ de películas de encapsulación es el aumento de la vida útil y la eficiencia de los módulos FV.
- 15 En el estado de la técnica se discute el problema del efecto de PID en relación con películas de encapsulación para módulos FV en el documento CN 103525321 A. Este documento describe una lámina a base de EVA para la encapsulación de células solares, que como agentes de reticulación conjunta contiene isocianurato de trialilo ("TAIC") y trimetacrilato de trimetilolpropano ("TMPTMA") así como, como aditivos adicionales, preferiblemente un ionómero de poliolefina y un polisiloxano para la hidrofobización. Esta película presenta un efecto de PID reducido.
- 20 Sin embargo, en éste resulta desventajoso que los ionómeros de poliolefina son relativamente costosos. Además, los polisiloxanos tienen un efecto negativo sobre las propiedades de adhesión. Además, en los ejemplos no se hacen indicaciones específicas sobre con qué concentraciones pueden alcanzarse qué mejoras.
- 25 El documento JP 2007-281135 A describe también una combinación de agentes de reticulación de TAIC y TMPTMA. A este respecto, el TMPTMA provoca una aceleración de la reacción de reticulación y conduce con ello a una productividad aumentada.
- El documento JP 2012-067174 A y el documento JP 2012-087260 A describen una película de encapsulación a base de EVA o una poliolefina para células solares, que además de TAIC presenta, por ejemplo, dimetacrilato de etilenglicol, dimetacrilato de neopentilglicol, dimetacrilato de 1,6-hexanodiol como agentes de reticulación. Estos agentes de reticulación conjunta ralentizan un poco la reacción de reticulación al principio y aumentan de este modo el intervalo de tiempo de procesamiento.
- 30 El documento JP 2009-135200 A describe igualmente agentes de reticulación que comprenden TAIC y diferentes derivados de (met)acrilato de alcoholes polifuncionales, describiéndose en este caso una resistencia al calor mejorada unida a una menor tendencia a la delaminación de la encapsulación a base de EVA.
- 35 El documento JP 2007-281135 A y el documento JP 2007-305634 A describen combinaciones de agentes de reticulación de TAIC y triacrilato de trimetilolpropano ("TMPTA") para su uso en la producción de películas de encapsulación de EVA coextruidas de múltiples capas para células solares.
- 40 Los documentos JP 2013-138094 A, JPH11-20094, JPH11-20095, JPH11-20096, JPH11-20097, JPH11-20098, JPH11-21541, CN 102391568 A, CN 102504715 A, CN 102863918 A, CN 102911612 A, CN 103045105 A, CN 103755876 A, CN 103804774 A, US 2011/0160383 A1 y WO 2014/129573 A1, por ejemplo, describen combinaciones similares de agentes de reticulación para láminas de encapsulación de células solares.
- 45 Por tanto, existe la necesidad de nuevos sistemas de agentes de reticulación conjunta, en particular para la producción de películas de encapsulación para células solares, que en comparación con películas, que están reticuladas según el estado de la técnica, conducen a una resistencia eléctrica al paso claramente aumentada, para conducir así en el caso de su utilización en módulos fotovoltaicos a una reducción del riesgo de PID.
- 50 Por tanto, el objetivo de la presente invención era poner a disposición nuevas composiciones, que puedan usarse para la producción de películas con una resistencia eléctrica específica al paso ρ lo más alta posible y por consiguiente sean adecuadas especialmente para la encapsulación de dispositivos electrónicos, tales como, por ejemplo, células solares. Estas composiciones deben poder utilizarse además en los procesos establecidos y no aumentar esencialmente los costes de las películas. En particular no deben presentar las desventajas que se observan en los sistemas de agentes de reticulación conjunta del estado de la técnica, y en este caso en particular en aquellas composiciones mencionadas en el documento CN 103525321 A.
- 55 Se ha encontrado ahora sorprendentemente que con ayuda de determinadas composiciones puede obtenerse una película de encapsulación para células solares, que cumpla estos requisitos. Las composiciones encontradas en este caso aumentan considerablemente la resistividad con cantidades utilizadas comparativamente pequeñas, sin influir negativamente en otras propiedades de la película. Las películas tienen una procesabilidad excelente, una alta transparencia y propiedades de envejecimiento por calor y UV excelentes.
- 60
- 65

Descripción detallada de la invención

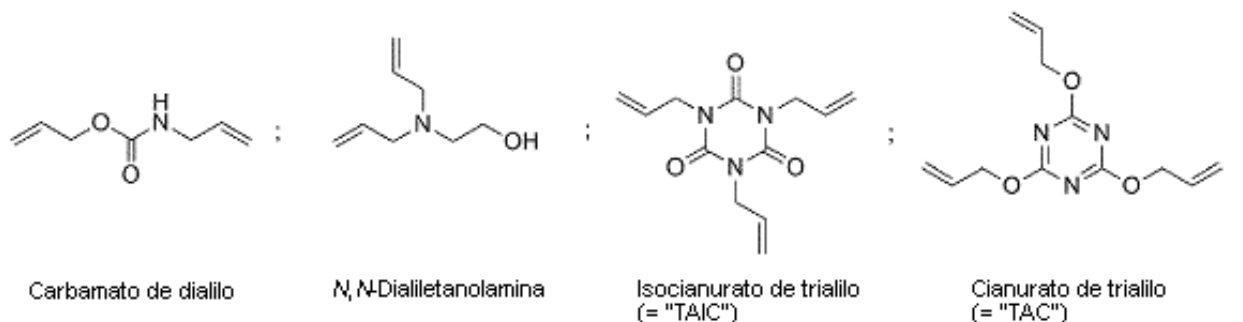
Los sistemas de agentes de reticulación conjunta según la presente invención pueden usarse sorprendentemente para la producción de películas para la encapsulación de dispositivos electrónicos, tales como, por ejemplo, células solares con una alta resistencia específica al paso.

Por tanto, el sistema de agentes de reticulación conjunta según la invención es una composición (A) que comprende (i) al menos un compuesto (I) seleccionado del grupo que consiste en isocianurato de trialilo y cianurato de trialilo; y (ii) al menos un compuesto (II) seleccionado del grupo que consiste en *N,N*-dialiletanolamina y carbamato de dialilo;

encontrándose al menos un compuesto (II) comprendido por la composición (A) en una proporción de al menos el 0,5% en peso, en particular en el intervalo del 1,0% en peso al 33,7% en peso, preferiblemente del 2,0% en peso al 11,4% en peso, más preferiblemente del 2,1% en peso al 8,51% en peso, aún más preferiblemente a del 4,2% en peso al 5,0% en peso, en cada caso con respecto al peso total de todos los compuestos (I) comprendidos por la composición (A).

En una forma de realización preferida de la composición (A) según la invención, en el caso del compuesto (I) se trata de isocianurato de trialilo.

El isocianurato de trialilo (= "TAIC"), el cianurato de trialilo (= "TAC"), la *N,N*-dialiletanolamina (número CAS: 17719-79-8) y el carbamato de dialilo tienen en cada caso las siguientes estructuras químicas:



La expresión "al menos un compuesto (II) comprendido por la composición (A) se encuentra en una proporción de al menos el 0,5% en peso, con respecto al peso total de todos los compuestos (I) comprendidos por la composición (A)" significa que en la composición (A)

a) la *N,N*-dialiletanolamina se encuentra en una cantidad de al menos el 0,5% en peso, con respecto al peso total de todos los compuestos (I) comprendidos por la composición (A); y/o

b) el carbamato de dialilo se encuentra en una cantidad de al menos el 0,5% en peso, con respecto al peso total de todos los compuestos (I) comprendidos por la composición (A).

En una primera forma de realización preferida de la presente invención, la composición (A) comprende al menos un compuesto (I) seleccionado del grupo que consiste en isocianurato de trialilo y cianurato de trialilo, prefiriéndose especialmente el isocianurato de trialilo; y como compuesto (II) *N,N*-dialiletanolamina, encontrándose en la composición (A) la *N,N*-dialiletanolamina en una proporción de al menos 0,5% en peso, con respecto al peso total de todos los compuestos (I) comprendidos por la composición (A).

Aún más preferiblemente, en esta primera forma de realización, en la composición (A) la *N,N*-dialiletanolamina se encuentra en una proporción de desde el 1,0% en peso hasta el 33,7% en peso, preferiblemente del 2,0% en peso al 11,4% en peso, más preferiblemente del 2,1% en peso al 8,51% en peso, aún más preferiblemente del 4,2% en peso al 5,0% en peso, con respecto al peso total de todos los compuestos (I) comprendidos por la composición (A).

En una segunda forma de realización preferida de la presente invención, la composición (A) comprende al menos un compuesto (I) seleccionado del grupo que consiste en isocianurato de trialilo y cianurato de trialilo, prefiriéndose especialmente el isocianurato de trialilo; y como compuesto (II) carbamato de dialilo, encontrándose en la composición (A) el carbamato de dialilo en una proporción de al menos el 0,5% en peso, con respecto al peso total de todos los compuestos (I) comprendidos por la composición (A).

Aún más preferiblemente, en esta segunda forma de realización, en la composición (A) el carbamato de dialilo se encuentra en una proporción de desde el 1,0% en peso hasta el 33,7% en peso, preferiblemente del 2,0% en peso al

11,4% en peso, más preferiblemente del 2,1% en peso al 8,51% en peso, aún más preferiblemente del 4,2% en peso al 5,0% en peso, con respecto al peso total de todos los compuestos (I) comprendidos por la composición (A).

Para garantizar la homogeneidad de la película y la eficacia de la película, es esencial que al menos un compuesto (II) comprendido por la composición (A) se encuentre en una proporción de al menos el 0,5% en peso, con respecto al peso total de todos los compuestos (I) comprendidos por la composición (A). Esto garantiza que la resistencia específica de las películas que pueden obtenerse con ello alcance precisamente los valores necesarios para aplicaciones a gran escala y que se consiga una mejora suficiente con respecto a los sistemas de agentes de reticulación del estado de la técnica. Las composiciones en las que no se encuentra ningún compuesto (II) en una cantidad suficiente de este tipo, no contribuyen suficientemente al aumento de la resistencia específica.

Se ha establecido sorprendentemente que la composición (A) según la invención es adecuada para su uso como agente de reticulación conjunta para películas con una resistencia específica alta con respecto al estado de la técnica. Tales películas son adecuadas en particular para la encapsulación de dispositivos electrónicos, en particular células solares. Este efecto se consigue ya en composiciones (A), cuando éstas comprenden al menos un compuesto (I) seleccionado del grupo que consiste en isocianurato de trialilo y cianurato de trialilo, siendo el compuesto (I) en particular isocianurato de trialilo; y al menos un compuesto (II) seleccionado del grupo que consiste en dialiletanolamina y carbamato de dialilo.

Adicionalmente, pero también sorprendentemente, se estableció que determinadas composiciones (A) según la invención conllevan ventajas adicionales. Éstas son concretamente aquellas composiciones (A), que comprenden al menos un compuesto (I) seleccionado del grupo que consiste en isocianurato de trialilo y cianurato de trialilo, siendo el compuesto (I) en particular isocianurato de trialilo; y que como compuestos (II) comprenden tanto *N,N*-dialiletanolamina como carbamato de dialilo. En el caso de utilizar una mezcla de *N,N*-dialiletanolamina y carbamato de dialilo como compuestos (II) en la composición (A) se muestra un efecto sinérgico concretamente con respecto a los casos en los que se utilizan *N,N*-dialiletanolamina o carbamato de dialilo individualmente.

Por tanto, en una tercera forma de realización preferida, la presente invención se refiere a la composición (A) que comprende al menos un compuesto (I) seleccionado del grupo que consiste en isocianurato de trialilo y cianurato de trialilo, prefiriéndose especialmente isocianurato de trialilo; y como compuestos (II) tanto *N,N*-dialiletanolamina como carbamato de dialilo,

encontrándose al menos un compuesto (II) comprendido por la composición (A), seleccionado de *N,N*-dialiletanolamina y carbamato de dialilo, en una proporción de al menos el 0,5% en peso, con respecto al peso total de todos los compuestos (I) comprendidos por la composición (A).

Aún más preferiblemente, en esta tercera forma de realización, en la composición (A) el peso total de *N,N*-dialiletanolamina y carbamato de dialilo en la composición (A) con respecto al peso total de todos los compuestos (I) comprendidos por la composición (A) se encuentra en el intervalo del 1,0% en peso al 33,7% en peso, preferiblemente del 2,0% en peso al 11,4% en peso, más preferiblemente del 2,1% en peso al 8,51% en peso, aún más preferiblemente a del 4,2% en peso al 5,0% en peso.

Lo más preferiblemente, en esta tercera forma de realización de la presente invención, la razón en peso de los porcentajes de carbamato de dialilo y *N,N*-dialiletanolamina en la composición (A) se encuentra a carbamato de dialilo:*N,N*-dialiletanolamina = de 99:1 a 1:99, en particular de 9:1 a 1:9, preferiblemente de 4:1 a 1:4, más preferiblemente de 7:3 a 3:7, aún más preferiblemente de 3:2 a 2:3, lo más preferiblemente a 1:1.

Los presentes sistemas de agentes de reticulación conjunta se usan preferiblemente para la producción de películas para la encapsulación de dispositivos electrónicos, por ejemplo células solares en módulos FV.

A este respecto, los sistemas de agentes de reticulación conjunta se utilizan normalmente junto con copolímeros de poliolefina.

Por tanto, la presente invención se refiere también a una composición (B) que comprende al menos un copolímero de poliolefina y la composición (A) según la invención.

El experto en la técnica conoce los copolímeros de poliolefina que pueden utilizarse según la invención y se describen, por ejemplo, en el documento WO 2008/036708 A2 y el documento JP 2012-087260.

En particular como copolímeros de poliolefina se utilizan según la invención interpolímeros de etileno/ α -olefina, significando el término "interpolímero" que el copolímero de poliolefina en cuestión se produjo a partir de al menos dos monómeros diferentes. Por consiguiente, el término "interpolímero" incluye en particular copolímeros de poliolefina de exactamente dos unidades monoméricas, pero también terpolímeros (por ejemplo etileno/propileno/1-octeno, etileno/propileno/buteno, etileno/buteno/1-octeno, etileno/buteno/estireno) y tetrapolímeros.

Como copolímeros de poliolefina se tienen en cuenta según la invención en particular copolímeros de etileno/ α -olefina, que preferiblemente además de etileno y la α -olefina no presentan ninguna unidad monomérica adicional, seleccionándose en el sentido de la invención la " α -olefina" preferiblemente del grupo que consiste en propeno, 1-buteno, 4-metil-1-penten, 1-hexeno, 1-octeno, 1-deceno, 1-dodeceno, 1-tetradeceno, 1-hexadeceno, 1-octadeceno, 3-ciclohexil-1-propeno, vinilciclohexano, ácido acrílico, ácido metacrílico, norborneno, estireno, metilestireno, acetato de vinilo.

Aún más preferiblemente, el copolímero de poliolefina según la invención en la composición (B) es un copolímero de etileno-acetato de vinilo.

Si como copolímeros de poliolefina se utilizan interpolímeros de etileno/ α -olefina, entonces éstos presentan en particular un contenido en α -olefina en el intervalo del 15 al 50% en peso, con respecto al peso total del interpolímero de etileno/ α -olefina. Preferiblemente, el contenido en α -olefina se encuentra entonces en el intervalo del 20 al 45% en peso, más preferiblemente en el intervalo del 25 al 40% en peso, aún más preferiblemente del 26 al 34% en peso, lo más preferiblemente del 28 al 33% en peso, en cada caso con respecto al peso total del interpolímero de etileno/ α -olefina.

En la forma de realización preferida, en la que en el caso del copolímero de poliolefina se trata de un copolímero de etileno-acetato de vinilo, el copolímero de etileno-acetato de vinilo presenta en particular un contenido en acetato de vinilo en el intervalo del 15 al 50% en peso, con respecto al peso total del copolímero de etileno-acetato de vinilo. Preferiblemente, el contenido en acetato de vinilo se encuentra entonces en el intervalo del 20 al 45% en peso, más preferiblemente en el intervalo del 25 al 40% en peso, aún más preferiblemente del 26 al 34% en peso, lo más preferiblemente del 28 al 33% en peso en cada caso con respecto al peso total del copolímero de etileno-acetato de vinilo.

El contenido en α -olefina, en particular en el caso del copolímero de etileno/acetato de vinilo el contenido en acetato de vinilo, se determina a este respecto con el procedimiento descrito en la norma ASTM D 5594:1998 [*"Determinación del contenido en acetato de vinilo de copolímeros de etileno-acetato de vinilo (EVA) con ayuda de la espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier"*].

A este respecto, el porcentaje de la composición (A) comprendida por la composición (B) no está limitado especialmente. El porcentaje de la composición (A) en la composición (B) se encuentra en particular en el intervalo de desde el 0,05 hasta el 10% en peso, preferiblemente en el intervalo de desde el 0,1 hasta el 5% en peso, más preferiblemente en el intervalo de desde el 0,2 hasta el 3% en peso, aún más preferiblemente al 0,5% en peso, en cada caso con respecto a la masa de todos los copolímeros de poliolefina comprendidos por la composición (B).

La composición (B) es adecuada según la invención para la producción de una película de encapsulación para dispositivos electrónicos, por ejemplo células solares. Para ello, durante la laminación de módulo solar se somete a una reacción de reticulación.

Para comenzar la reacción de reticulación es habitual utilizar iniciadores, es decir, formadores de radicales que pueden activarse mediante calor, luz, humedad o haces de electrones.

Por tanto, en una forma de realización preferida de la presente invención la composición (B) comprende también un iniciador seleccionado del grupo que consiste en compuestos peroxídicos, compuestos azoicos y fotoiniciadores. Más preferiblemente, el iniciador se selecciona del grupo que consiste en compuestos peroxídicos y compuestos azoicos, aún más preferiblemente un compuesto peroxídico. Ejemplos de los mismos se describen en la "*Encyclopedia of Chemical Technology* 1992, 3ª edición, vol. 17, páginas 27-90".

Los compuestos peroxídicos son en particular peróxidos orgánicos, que a su vez se seleccionan del grupo que consiste en peróxidos de dialquilo, diperoxicetales, ésteres de ácidos peroxicarboxílicos y peroxicarbonatos, preferiblemente peroxicarbonatos.

Los peróxidos de dialquilo se seleccionan en particular del grupo que consiste en peróxido de dicumilo, peróxido de di-*terc*-butilo, peróxido de di-*terc*-hexilo, peróxido de *terc*-butilcumilo, peróxido de *iso*-propilcumil-*terc*-butilo, peróxido de *terc*-hexilcumilo, 2,5-dimetil-2,5-di(*terc*-butilperoxi)-hexano, 2,5-dimetil-2,5-di(*terc*-amilperoxi)-hexano, 2,5-dimetil-2,5-di(*terc*-butilperoxi)-hex-3-ino, 2,5-dimetil-2,5-di(*terc*-amilperoxi)-hex-3-ino, α,α -di[(*terc*-butilperoxi)-*iso*-propil]-benceno, peróxido de di-*terc*-amilo, 1,3,5-tri-[(*terc*-butilperoxi)-isopropil]-benceno, 1,3-dimetil-3-(*terc*-butilperoxi)-butanol, 1,3-dimetil-3-(*terc*-amilperoxi)-butanol, hidropéroxido de *iso*-propilcumilo.

Los diperoxicetales se seleccionan en particular del grupo que consiste en 1,1-di(*terc*-butilperoxi)-3,3,5-trimetilciclohexano, 1,1-di(*terc*-amilperoxi)-ciclohexano, 1,1-di(*terc*-butilperoxi)-ciclohexano, 4,4-di(*terc*-amilperoxi)-valerato de *n*-butilo, 3,3-di(*terc*-butilperoxi)-butirato de etilo, 2,2-di(*terc*-butilperoxi)butano, 3,6,6,9,9-pentametil-3-etoxycarbonilmetil-1,2,4,5-tetraoxaciclononano, 2,2-di(*terc*-amilperoxi)-propano, 4,4-bis(*terc*-butilperoxi)-valerato de *n*-butilo.

Los ésteres de ácidos peroxicarboxílicos se seleccionan en particular del grupo que consiste en peroxiacetato de *terc*-amilo, peroxi-3,5,5-trimetilhexanoato de *terc*-butilo, peroxibenzoato de *terc*-amilo, peroxiacetato de *terc*-butilo, peroxibenzoato de *terc*-butilo, monoperoxisuccinato de *OO-terc*-butilo y monoperoxisuccinato de *OO-terc*-amilo.

5 Los peroxicarbonatos se seleccionan en particular del grupo que consiste en peroxi-2-etilhexilcarbonato de *terc*-butilo, peroxi-*iso*-propilcarbonato de *terc*-butilo, peroxi-2-etilhexilcarbonato de *terc*-amilo y peroxibenzoato de *terc*-amilo. Un peroxicarbonato preferido es peroxi-2-etilhexilcarbonato de *terc*-butilo (abreviado a continuación también como "TBPEHC").

10 El compuesto azoico se selecciona preferiblemente del grupo que consiste en 2,2'-azobis(2-acetoxipropano), 1,1'-azodi(hexahidrobencenitrilo).

El iniciador se selecciona de manera especialmente preferible del grupo que consiste en 2,5-dimetil-2,5-di(*terc*-butilperoxi)-hexano, peroxi-2-etilhexilcarbonato de *terc*-butilo, peroxi-3,5,5-trimetilhexanoato de *terc*-butilo, 1,1-di(*terc*-butilperoxi)-3,5,5-trimetilciclohexano y peroxi-2-etilhexilcarbonato de *terc*-amilo; lo más preferiblemente, el iniciador es peroxi-2-etilhexilcarbonato de *terc*-butilo.

La masa del compuesto peroxídico o del compuesto azoico, preferiblemente del compuesto peroxídico, que se utiliza con respecto a la masa del copolímero de poliolefina, no está limitada especialmente. El compuesto peroxídico o el compuesto azoico, preferiblemente el compuesto peroxídico, se utiliza en particular en una cantidad de desde el 0,05 hasta el 10% en peso, preferiblemente del 0,1 al 5% en peso, más preferiblemente del 0,5 al 2% en peso, en cada caso con respecto a la masa de todos los copolímeros de poliolefina comprendidos por la composición (B).

25 Los fotoiniciadores se seleccionan en particular del grupo que consiste en benzofenona, benzantrona, benzoína, alquil éter de benzoína, 2,2-dietoxiacetofenona, 2,2-dimetoxi-2-fenilacetofenona, *p*-fenoxidicloroacetofenona, 2-hidroxiciclohexilfenona, 2-hidroxiisopropilfenona y 1-fenilpropanodion-2-(etoxicarbonil)-oxima.

El fotoiniciador se utiliza en particular en una cantidad de desde el 0,05 hasta el 10% en peso, preferiblemente del 0,1 al 5% en peso, más preferiblemente del 0,2 al 3% en peso, aún más preferiblemente del 0,25 al 1% en peso, en cada caso con respecto a la masa de todos los copolímeros de poliolefina comprendidos por la composición (B).

En una forma de realización preferida adicional de la presente invención, la composición (B) comprende también al menos un compuesto adicional seleccionado del grupo que consiste en agentes de reticulación, agentes de acoplamiento de silano, antioxidantes, agentes protectores frente al envejecimiento, óxidos metálicos, hidróxidos metálicos, pigmentos blancos; prefiriéndose como compuesto adicional agentes de acoplamiento de silano.

A este respecto, el término "compuesto adicional" implica en el sentido de la invención, que en el caso de este compuesto no se trata de isocianurato de trialilo, cianurato de trialilo, carbamato de dialilo o *N,N*-dialiletanolamina.

40 A este respecto, los agentes de reticulación se seleccionan preferiblemente del grupo que consiste en triacrilato de trimetilolpropano, trimetacrilato de trimetilolpropano, divinilbenceno, acrilatos y metacrilatos de alcoholes polihidroxilados. Los acrilatos y metacrilatos de alcoholes polihidroxilados se seleccionan en particular del grupo que consiste en di(met)acrilato de etilenglicol, di(met)acrilato de dietilenglicol, di(met)acrilato de polietilenglicol, di(met)acrilato de neopentilglicol, di(met)acrilato de 1,6-hexanodiol, di(met)acrilato de 1,9-nonanodiol y di(met)acrilato de 1,10-decanodiol.

A este respecto, el porcentaje de los agentes de reticulación comprendidos por la composición (B) no está limitado especialmente. El porcentaje de los agentes de reticulación en la composición (B) se encuentra en particular a del 0,005 al 5% en peso, preferiblemente del 0,01 al 3% en peso, más preferiblemente del 0,05 al 3% en peso, aún más preferiblemente del 0,1 al 1,5% en peso, en cada caso con respecto a la masa de todos los copolímeros de poliolefina comprendidos por la composición (B).

Como agentes de acoplamiento de silano que pueden utilizarse en la composición (B) según la invención se tienen en cuenta todos los silanos que presentan un resto de hidrocarburo insaturado y un resto hidrolizable (descrito por ejemplo en los documentos EP 2 436 701 B1 y US 5.266.627).

Los restos de hidrocarburo insaturado se seleccionan en particular del grupo que consiste en vinilo, alilo, isopropenilo, butenilo, ciclohexenilo y γ -(met)acriloxialilo.

60 Los restos hidrolizables se seleccionan en particular del grupo que consiste en hidrocarbilo, hidrocarbonilo y hidrocarbiloamino. Preferiblemente, el resto hidrolizable se selecciona del grupo que consiste en metoxilo, etoxilo, formiloxilo, acetoxilo, propioniloxilo, alquilamino y arilamino.

Preferiblemente el agente de acoplamiento de silano se selecciona del grupo que consiste en: viniltriethoxisilano, viniltris-(β -metoxietoxi)silano, viniltriacetoxisilano, γ -acriloxipropiltrimetoxisilano, γ -metacriloxipropiltrimetoxisilano, *N*-(β -aminoetil)- γ -aminopropiltrimetoxisilano, *N*-(β -aminoetil)- γ -aminopropilmetildimetoxisilano, γ -

aminopropiltriethoxisilano, γ -glicidoxipropiltrimetoxisilano, γ -mercaptopropiltriethoxisilano, γ -cloropropiltrimetoxisilano, β -(3,4-etoxiciclohexil)-etiltrimetoxisilano y γ -mercaptopropiltrimetoxisilano. De manera especialmente preferible, como agente de acoplamiento de silano se utiliza γ -metacriloxipropiltrimetoxisilano (abreviado como "KBM").

5 A este respecto, el porcentaje del agente de acoplamiento de silano comprendido por la composición (B) no está limitado especialmente. El porcentaje de todos los agentes de acoplamiento de silano comprendidos por la composición (B) se encuentra en particular a del 0,05 al 5% en peso, preferiblemente del 0,1 al 2% en peso, en cada caso con respecto a la masa de todos los copolímeros de poliolefina comprendidos por la composición (B).

10 Los antioxidantes se seleccionan en el sentido de la invención preferiblemente del grupo que consiste en antioxidantes fenólicos y antioxidantes que contienen fósforo.

Los antioxidantes fenólicos se seleccionan en particular del grupo que consiste en 4-metoxifenol, 2,6-di-*terc*-butil-4-metilfenol, *terc*-butilhidroquinona, β -(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxifenil)-propionato de estearilo, tetrakis-[3-(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxifenil)-propionato] de pentaeritritol y éster hexadecílico del ácido 3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxibenzoico.

15 Los antioxidantes que contienen fósforo se seleccionan en particular del grupo que consiste en fosfito de trifenilo, fosfito de tris-(nonilfenilo), difosfito de diestearilpentaeritritol, difosfato de tetra-(tridecil)-1,1,3-tris-(2-metil-5-*terc*-butil-4-hidroxifenil)-butano y difosfonito de tetrakis-(2,4-di-*terc*-butilfenil)-4,4-bifenilo.

20 A este respecto, el porcentaje de los antioxidantes comprendidos por la composición (B) no está limitado especialmente. El porcentaje de todos los antioxidantes comprendidos por la composición (B) se encuentra en particular a del 0,01 al 0,5% en peso, preferiblemente del 0,05 al 0,3% en peso, en cada caso con respecto a la masa de todos los copolímeros de poliolefina comprendidos por la composición (B).

25 Los agentes protectores frente al envejecimiento se seleccionan en el sentido de la invención en particular del grupo de los estabilizadores HALS (= "*hindered amine light stabilizers*", estabilizadores de la luz a base de aminas impedidas) y de los absorbedores de UV.

30 Los estabilizadores HALS son en el sentido de la invención en particular compuestos, que presentan al menos un resto 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo, portando el átomo de nitrógeno en la posición 1 del resto piperidilo un H, un grupo alquilo o un grupo alcoilo.

35 Preferiblemente, los estabilizadores HALS se seleccionan del grupo que consiste en sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo), sebacato de 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo, sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo), sebacato de bis-(1-octiloxi-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo), poli-[(6-morfolino-S-triazin-2,4-diil)-[2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil]-imino]-hexametileno-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-imino] con el número CAS 82451-48-7, polímeros de número CAS 193098-40-7, copolímero de succinato de dimetilo y 1-(2-hidroxietil)-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol, *N,N,N',N'*-tetrakis-[4,6-bis-[butil-(*N*-metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-amino]-triazin-2-il]-4,7-diazadecan-1,10-diamina con el número CAS 106990-43-6.

40 A este respecto, el porcentaje de los estabilizadores HALS comprendidos por la composición (B) no está limitado especialmente. El porcentaje de todos los estabilizadores HALS comprendidos por la composición (B) se encuentra en particular a del 0,01 al 0,5% en peso, preferiblemente del 0,05 al 0,3% en peso, en cada caso con respecto a la masa de todos los copolímeros de poliolefina comprendidos por la composición (B).

45 Los absorbedores de UV se seleccionan en particular del grupo que consiste en 2-hidroxi-4-*N*-octoxibenzofenona, 4-hidroxibenzoato de 2,4-di-*terc*-butilfenil-3,5-di-*terc*-butilo, 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona, 2,2-dihidroxi-4-metoxibenzofenona, 2-hidroxi-4-metoxi-4-carboxibenzofenona, 2-(2-hidroxi-3,5-di-*terc*-butilfenil)-benzotriazol, 2-(2-hidroxi-5-metilfenil)-benzotriazol, salicilato de p-octil-fenilo, 2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-[(hexil)-oxi]-fenol, acrilato de etil-2-ciano-3,3-difenilo.

50 A este respecto, el porcentaje de los absorbedores de UV comprendidos por la composición (B) no está limitado especialmente. El porcentaje de todos los absorbedores de UV comprendidos por la composición (B) se encuentra en particular a del 0,01 al 0,5% en peso, preferiblemente del 0,05 al 0,3% en peso, en cada caso con respecto a la masa de todos los copolímeros de poliolefina comprendidos por la composición (B).

55 Los óxidos de metal se seleccionan según la invención en particular del grupo que consiste en óxidos de metales alcalinos, óxidos de metales alcalinotérreos, óxido de cinc, preferiblemente se seleccionan del grupo que consiste en óxido de magnesio y óxido de cinc.

60 A este respecto, el porcentaje de los óxidos metálicos comprendidos por la composición (B) no está limitado especialmente. El porcentaje de todos los óxidos metálicos comprendidos por la composición (B) se encuentra en particular a del 0,01 al 10% en peso, preferiblemente del 0,05 al 3% en peso, en cada caso con respecto a la masa de todos los copolímeros de poliolefina comprendidos por la composición (B).

65

Los hidróxidos metálicos se seleccionan según la invención en particular del grupo que consiste en hidróxidos de metales alcalinos, hidróxidos de metales alcalinotérreos, preferiblemente se seleccionan del grupo que consiste en hidróxido de magnesio e hidróxido de calcio.

5 A este respecto, el porcentaje de los hidróxidos metálicos comprendidos por la composición (B) no está limitado especialmente. El porcentaje de todos los hidróxidos metálicos comprendidos por la composición (B) se encuentra en particular a del 0,01 al 10% en peso, preferiblemente del 0,05 al 3% en peso, en cada caso con respecto a la masa de todos los copolímeros de poliolefina comprendidos por la composición (B).

10 Los pigmentos blancos se seleccionan en el sentido de la invención en particular del grupo de dióxido de titanio, óxido de cinc, sulfuro de cinc, sulfato de bario y litopón.

A este respecto, el porcentaje de los pigmentos blancos comprendidos por la composición (B) no está limitado especialmente. El porcentaje de todos los pigmentos blancos comprendidos por la composición (B) se encuentra en particular a del 5 al 25% en peso, preferiblemente del 10 al 20% en peso, aún más preferiblemente al 15% en peso, en cada caso con respecto a la masa de todos los copolímeros de poliolefina comprendidos por la composición (B).

15 La composición polimérica (B) se usa en un aspecto adicional de la presente invención para la producción de una película para encapsular un dispositivo electrónico, en particular una célula solar.

20 A este respecto, la composición (B) se produce en primer lugar mezclando la composición (A) así como los respectivos aditivos y el copolímero de poliolefina. Esto tiene lugar en particular mediante la adición de los aditivos en forma líquida, es decir en forma pura o como disolución en un disolvente, a la composición (B) en una mezcladora. Después se agita o se mantiene la mezcla en movimiento hasta que el granulado polimérico ha absorbido completamente el líquido. Los disolventes usados eventualmente se eliminan entonces de nuevo mediante la aplicación de vacío.

30 En una segunda etapa se extruye la formulación polimérica a través de una extrusora para dar una película. A este respecto, la composición (B) se dosifica de manera continua a través de un tornillo sin fin de dosificación a una extrusora en la que se funde el polímero y mediante el amasado de la mezcla los aditivos se distribuyen de manera homogénea en la matriz polimérica. Al final de la extrusora se introduce a presión la masa fundida a través de una boquilla de ranura ancha. Después de la boquilla se retira la película mediante una laminadora, se enfría posteriormente y se enrolla.

35 Alternativamente, los aditivos o la mezcla de aditivos también pueden dosificarse directamente a través de la tubuladura de llenado o a través de una dosificación lateral a la extrusora de película.

Los siguientes ejemplos pretenden explicar adicionalmente la presente invención, sin pretender que se limite a estos ejemplos.

40

Ejemplos

1. Productos químicos usados

45 La *N,N*-dialiletanolamina (CAS: 17719-79-8) se obtuvo de Fluorochem Ltd.

En el caso del isocianurato de trialilo usado a continuación (=“TAIC”) se trató de “TAICROS ®” de Evonik Industries AG.

50 En el caso del γ -metacriloxipropiltrimetoxisilano (= “KBM”) usado a continuación se trató de “Dynasytan Memo ®” de Evonik Industries AG.

En el caso del EVA usado a continuación se trató de “EVATANE 28-40” ® de Arkema con un contenido en acetato de vinilo del 28,3% en peso.

55 El peroxi-2-etilhexilcarbonato de *terc*-butilo usado a continuación (=“TBPEHC”) se adquirió de la empresa United Initiators.

El alcohol alílico se obtuvo de NovaCyl.

60

El isocianato de alilo se obtuvo de Sigma Aldrich.

El carbamato de dialilo se obtuvo tal como sigue a partir de alcohol alílico e isocianato de alilo:

65 Síntesis de carbamato de dialilo

Se disolvieron 3 g (51,6 mmol) de alcohol alílico (CAS: 107-58-3) en 90 ml de diclorometano. Como base se añadió NEt_3 . A temperatura ambiente se añadieron gota a gota lentamente 5 g (60 mmol) de isocianato de alilo (CAS: 1476-23-9). Se calentó la disolución de reacción durante 2 horas hasta 40°C. Se lavó la fase orgánica en cada caso con una disolución de NaCl al 20%, disolución de NaHCO_3 saturada y agua destilada, se secó y se concentró a vacío. Se obtuvieron 6,3 g (44,9 mmol, pureza: 95%) de un líquido de color ligeramente amarillo. La caracterización tuvo lugar a través de RMN.

2. Producción de las formulaciones de ejemplo

2.1 Ejemplo comparativo V1

Se mezclaron de manera homogénea 2,49 g (10,0 mmol) de TAIC, 0,5 g de KBM y 4,0 g de TBPEHC. Esta mezcla se distribuyó uniformemente sobre 493 g de EVA. A continuación se mezcló completamente la mezcla de EVA-aditivos durante de 2 a 4 horas en una mezcladora basculante.

2.2 Ejemplos según la invención 1 a 5

Ejemplo 1

Se mezclaron de manera homogénea 0,05 g (0,36 mmol) de carbamato de dialilo junto con 2,45 g (9,83 mmol) de TAIC, 0,5 g de KBM y 4,0 g de TBPEHC. La mezcla se distribuyó uniformemente sobre 493 g de EVA. A continuación se mezcló completamente la mezcla de EVA-aditivos durante de 2 a 4 horas en una mezcladora basculante.

Ejemplo 2

Se mezclaron de manera homogénea 0,1 g (0,71 mmol) de carbamato de dialilo junto con 2,40 g (9,63 mmol) de TAIC, 0,5 g de KBM y 4,0 g de TBPEHC. La mezcla se distribuyó uniformemente sobre 493 g de EVA. A continuación se mezcló completamente la mezcla de EVA-aditivos durante de 2 a 4 horas en una mezcladora basculante.

Ejemplo 3

Se mezclaron de manera homogénea 0,049 g (0,35 mmol) de *N,N*-dialiletanolamina junto con 2,45 g (9,83 mmol) de TAIC, 0,5 g de KBM y 4,0 g de TBPEHC. La mezcla se distribuyó uniformemente sobre 493 g de EVA. A continuación se mezcló completamente la mezcla de EVA-aditivos durante de 2 a 4 horas en una mezcladora basculante.

Ejemplo 4

Se mezclaron de manera homogénea 0,1 g (0,71 mmol) de *N,N*-dialiletanolamina junto con 2,40 g (9,63 mmol) de TAIC, 0,5 g de KBM y 4,0 g de TBPEHC. La mezcla se distribuyó uniformemente sobre 493 g de EVA. A continuación se mezcló completamente la mezcla de EVA-aditivos durante de 2 a 4 horas en una mezcladora basculante.

Ejemplo 5

Se mezclaron de manera homogénea 0,05 g (0,36 mmol) de carbamato de dialilo y 0,049 g (0,35 mmol) de *N,N*-dialiletanolamina junto con 2,40 g (9,63 mmol) de TAIC, 0,5 g de KBM y 4,0 g de TBPEHC. La mezcla se distribuyó uniformemente sobre 493 g de EVA. A continuación se mezcló completamente la mezcla de EVA-aditivos durante de 2 a 4 horas en una mezcladora basculante.

3. Extrusión de películas

Para la producción de las películas de EVA se dosificó el granulado de EVA acondicionado, que se había producido tal como se describe en el ejemplo comparativo y los ejemplos según la invención 1 a 5, volumétricamente en una extrusora de laboratorio de doble husillo (Collin). Se extruyó la masa fundida de EVA a través de una boquilla de ranura ancha (10 cm) con un grosor de intersticio ajustable, la película se enfrió posteriormente de manera continua sobre una laminadora hasta 20°C y a continuación se enrolló. A continuación se exponen los ajustes de la extrusora:

Temperatura de las zonas de calentamiento para la producción de películas de EVA [°C]	
T1	70
T2	77
T3	77

T4	75
T5	80
Boquilla	80
T (masa fundida)	87 - 90

4. Laminación de películas

La laminación de la película de EVA se realizó a 150°C (ajuste de máquina) entre películas de separación de teflón, manteniéndose constante la temperatura correspondiente a lo largo de todo el proceso de laminación. La duración de la etapa de desgasificación en una fase ascendió a 100 s. A continuación se comprimió la muestra con una presión de compresión de 0,7 kg/cm². El tiempo de permanencia en el laminador ascendió a 20 minutos.

5. Determinación de la resistencia específica ρ

Para la determinación de la resistencia de películas de EVA reticuladas, de 400 a 500 μm de grosor, se almacenaron en primer lugar muestras con unas dimensiones de aproximadamente 8 x 8 cm a temperatura ambiente (22,5°C) y una humedad relativa del aire del 50% durante un periodo de tiempo de 7 días, para garantizar un nivel de humedad constante dentro de la película de EVA.

La medición de la resistencia se realizó con un ohmímetro de la empresa Keithley (6517B) y una célula de medición correspondiente, igualmente de Keithley ("*resistivity test fixture 8009*"). Según la norma ASTM D-257, se aplicó una tensión de 500 V a la muestra durante 60 s y tras este tiempo se midió la corriente. Entonces puede calcularse la resistencia (VR) a partir de las magnitudes conocidas.

6. Resultados de las mediciones de resistencia de las formulaciones de ejemplo

La siguiente tabla 1 proporciona una visión general de los valores de VR medidos en el respectivo ejemplo:

Tabla 1:

Ejemplo n.º	TAIC en mmol; peso en "[]"	Carbamato de dialilo en mmol; peso en "[]"	N,N-dialiletanolamina en mmol; peso en "[]"	Proporción de la cantidad total de carbamato de dialilo y N,N-dialiletanolamina con respecto a TAIC en % en moles	Proporción de la cantidad total de carbamato de dialilo y N,N-dialiletanolamina con respecto a TAIC en % en peso	VR * 10 ¹⁵ [ohmios*cm]
V1	10 [2,49 g]	-	-	-	-	3,77
1	9,83 [2,45 g]	0,36 [0,05 g]	-	3,7	2,1	3,85
2	9,63 [2,40 g]	0,71 [0,10 g]	-	7,4	4,2	4,2
3	9,83 [2,45 g]	-	0,35 [0,049 g]	3,6	2,0	5,2
4	9,63 [2,40 g]	-	0,71 [0,100 g]	7,4	4,2	5,1
5	9,63 [2,40 g]	0,36 [0,05 g]	0,35 [0,049 g]	7,4	4,2	5,3

Los resultados expuestos en la tabla 1 demuestran que con el sistema de agentes de reticulación conjunta según la invención, es decir, la composición (A), pueden obtenerse películas con una alta resistencia específica. Así, todos los valores de VR de las películas producidas con el sistema de agentes de reticulación conjunta según la invención son mayores que el valor de la película que se obtuvo con un agente de reticulación del estado de la técnica, TAIC.

Adicionalmente, una comparación del valor de VR medido en el ejemplo 5 con los medidos en los demás ejemplos 1 a 4, demuestra que puede observarse un efecto sinérgico en el caso de usar la combinación de N,N-dialiletanolamina y carbamato de dialilo, que conduce a un valor de VR especialmente alto.

REIVINDICACIONES

- 1.- Composición (A) que comprende
 - 5 (i) al menos un compuesto (I) seleccionado del grupo que consiste en isocianurato de trialilo y cianurato de trialilo; y
 - (ii) al menos un compuesto (II) seleccionado del grupo que consiste en *N,N*-dialiletanolamina y carbamato de dialilo;
- 10 encontrándose al menos un compuesto (II) comprendido por la composición (A) en una proporción de al menos el 0,5% en peso, con respecto al peso total de todos los compuestos (I) comprendidos por la composición (A).
- 2.- Composición (A) según la reivindicación 1, en la que el compuesto (I) es isocianurato de trialilo.
- 3.- Composición (A) según la reivindicación 1 ó 2, en la que el compuesto (II) es *N,N*-dialiletanolamina.
- 15 4.- Composición (A) según la reivindicación 1 ó 2, en la que el compuesto (II) es carbamato de dialilo.
- 5.- Composición (A) según la reivindicación 1 ó 2, que comprende como compuestos (II) tanto *N,N*-dialiletanolamina como carbamato de dialilo.
- 20 6.- Composición (A) según la reivindicación 5, en la que el peso total de *N,N*-dialiletanolamina y carbamato de dialilo en la composición (A) con respecto al peso total de todos los compuestos (I) comprendidos por la composición (A) se encuentra en el intervalo del 1,0% en peso al 33,7% en peso.
- 25 7.- Composición (A) según la reivindicación 6, en la que la razón en peso de los porcentajes de carbamato de dialilo y *N,N*-dialiletanolamina se encuentra a carbamato de dialilo:*N,N*-dialiletanolamina = de 99:1 a 1:99.
- 8.- Composición (B) que comprende al menos un copolímero de poliolefina y una composición (A) según una de las reivindicaciones 1 a 7.
- 30 9.- Composición (B) según la reivindicación 8, en la que el copolímero de poliolefina es un copolímero de etileno-acetato de vinilo.
- 10.- Composición (B) según la reivindicación 9, en la que el copolímero de etileno-acetato de vinilo presenta un contenido en acetato de vinilo de desde el 15 hasta el 50% en peso, con respecto al peso total del copolímero de etileno-acetato de vinilo, determinado según la norma ASTM D 5594:1998.
- 35 11.- Composición (B) según una de las reivindicaciones 8 a 10, en la que el porcentaje de composición (A) se encuentra a del 0,05 al 10% en peso, con respecto a la masa de todos los copolímeros de poliolefina comprendidos por la composición (B).
- 40 12.- Composición (B) según una de las reivindicaciones 8 a 11, que comprende además al menos un iniciador seleccionado del grupo que consiste en compuestos peroxídicos, compuestos azoicos y fotoiniciadores.
- 45 13.- Composición (B) según la reivindicación 12, en la que el iniciador es un compuesto peroxídico.
- 14.- Composición (B) según una de las reivindicaciones 8 a 13, que comprende además al menos un compuesto adicional seleccionado del grupo que consiste en agentes de reticulación, agentes de acoplamiento de silano, antioxidantes, agentes protectores frente al envejecimiento, óxidos metálicos, hidróxidos metálicos y pigmentos blancos.
- 50 15.- Composición (B) según la reivindicación 14, en la que el compuesto adicional es un agente de acoplamiento de silano.
- 55 16.- Uso de una composición (B) según una de las reivindicaciones 8 a 15 para la producción de una película para encapsular un dispositivo electrónico.